# 十国海光

第13卷 第12期

# 激光蒸发的脉冲原子束及其光谱应用

张延平 胡企铨 舒海珍 林福成

(中国科学院上海光机所),

提要:实验上从原子束的角度系统地研究了激光蒸发的原子蒸气。利用这种脉 冲原子束实现了难熔金属原子的多光子光电离实验,并讨论了光电离信号探测的问题。

#### Laser-evaporated pulsed atomic beams and its application

Zhang Yanping, Hu Qiquan, Su Haizheng, Lin Fucheng

(Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Academia Sinica)

**Abstract**: The laser-evaporated atomic vapor was studied experimentally with a view to obtain an atomic beam. The signals of multiphoton ionization of refratory metal atoms obtained with the pulsed atomic beam were observed and their detection was discussed.

## 一、引言

在非线性激光光谱领域,人们采用多束 激光对原子进行选择激发及光电离,实现了 原子的高激发态(特别是里德拜态、自电离 态)光谱研究。应用这些研究成果,实现激光 原子法分离同位素及物质中痕量元素的测 定。对于这些研究及应用工作,原子束装置 是必要的。传统上采用加热的方法(例如欧 姆加热、电子枪轰击等)来获得原子束源,对 于难熔金属,这种加热法对原子束装置的材 料及工艺要求高,使得装置复杂并且造价高。 如果样品是放射性元素,在防护上也较困难。 为此,我们在实验室的规模上设计一种小型 的激光蒸发的脉冲原子束装置。利用它在实 验室里可以开展对难熔金属高激发态的光谱 研究,它进一步可以发展成为激光质谱仪。本 文介绍我们对激光蒸发的脉冲原子束的实验 研究及利用该原子束实现难熔金属原子的非 共振多光子光电离实验。

## 二、脉冲原子束的研究

整个装置由玻璃封闭系统构成,图1为 原理图。蒸发激光设计成与靶面成45°角入 射,一方面,为了装置设计上的方便;另一方 面则为减少蒸发物对入射窗口的沾污以及激 光与光羽的相互作用。调QYAG激光振荡 输出的1.06 µm 激光脉冲作为蒸发光,经透 镜聚焦于靶面上蒸发产生中性原子蒸气,焦

.753.



#### 图1 激光蒸发的脉冲原子束装置原理图

斑功率密度 10<sup>8</sup>~10<sup>9</sup> W/cm<sup>3</sup>。作用 区 距离 靶约 200 mm,并有两块 0.5 mm 厚纯铜板制 成的平行平板电极做为偏转和收集带电粒子 用,其中一块电极板上钻有一小孔,电极板加 一定的偏转电压可以使在作用区产生的信号 离子穿过小孔进入沟道管放大。沟道管设计 在垂直于扩散方向上,是为了避免受到蒸气 中带电粒子的迎面轰击。放大后的信号送到 装置外的检测系统进行测量。

实验采用激光蒸发沉积的方法测量蒸 气的角分布。蒸发室的真空度约 $5 \times 10^{-3}$ Torr,样品靶为黄铜。在靶垂直上方 11 mm 处悬一块光学玻片来沉积激光蒸发的金属蒸 气。在激光脉冲蒸发 100 次后,玻片上已经 明显地镀上一层黄铜膜。通过对膜片的透过 率分布的测量,得到相对膜厚度分布,由此得 到扩散蒸气的角分布(典型的结果如图 2), 图中虚线是外推的。根据角分布得到平均半 强度角  $\overline{\theta}_{1/2}=37.12^\circ$ 。与一般加热方法得到 的原子蒸气通过厚度为l、宽度为d的狭缝准 直后的角分布<sup>CD</sup>相比较发现:激光蒸发的蒸

• 754 •



图 2 激光蒸发的蒸气扩散角分布

 气扩散角分布相当于经过 l/d=0.5~1 狭缝 准直后的一般原子束的角分布,这说明激光
蒸发的蒸气在扩散中本身具有一定的方向
性。因此,它可以做为一种粒子束。根据
Knudsen 余弦定律<sup>[23]</sup>

$$lm = \frac{m}{\pi} \cdot \cos\theta \cdot d\omega \tag{1}$$

式中 m 是单位时间蒸发质量, θ 为立体角 dω 与靶面法线所成的夹角。这样, 在与靶面平 行的玻片上沉积膜厚度的角分布为

molinia. Ha Dia

$$z(\theta) \propto \cos^2 \theta \tag{2}$$

比较实验测得的结果(其中每一个值都是在 四个不同方向上的平均结果),参见表1可以 看出,在θ角度较小时,实验结果与(2)式符 合得很好;当θ角度较大时,实验值偏小。这 是由于固定在一点上的蒸发形成凹陷而使得 蒸镀分布图形发生收缩<sup>[33]</sup>。这说明激光蒸发 在靶上形成一个瞬态的蒸气面源。根据蒸发 量推算在作用区原子蒸气密度下限为5×10<sup>8</sup> cm<sup>-3</sup>。

表1 实验测得沉积黄铜膜平均厚度分布(归一化)

θ	0°	10°	20°	30°	40°-
平均厚度	1	0.97	0.88	0.68	0.43
$\cos^2\!\theta$	1	0.97	0.88	0.75	0.58

实验上利用电信号的测量并考虑位移电 流效应,获得带电粒子从靶至作用区的渡越 时间,推算带电粒子的飞行速度为3×10<sup>6</sup> cm/s。这与文献[4]用飞行时间测得的离子 速度基本上一致,也与文献[4]给出的光羽前 沿扩散速度基本一致。这说明带电粒子速度 较快,集中分布在蒸气脉冲的前部。

为了获得更多脉冲原子束的特性,实验 研究蒸发光羽的时间空间分辨发射谱。蒸发 室的真空度保持在 10<sup>-5</sup> Torr 以上, 样品 靶 为黄铜。蒸发光羽用焦距 f=140 mm 的透镜 成象于半米的光栅单色仪的入口狭缝上。透 镜固定在带有刻度的平移滑块上,可精确地 改变光羽象的位置,精度达0.1mm。图3给 出典型的时间空间分辨发射谱。由图 3 可见, 波形(a)具有较明显的双峰结构,其中第一个 峰来自光羽的连续背景发射, 第二个脉冲来 自 CuI521.8nm 谱线的发射。 随着光 羽向 外扩散,连续背景很快消失,它一般只存在于 靶面附近1.0mm 范围。第二个脉冲波形所 围的面积即表示在空间某一点处光羽(对时 间积分)的谱线强度,其单调地减少意味着在 真空下脉冲原子束中粒子在扩散中没有发生 非弹性碰撞的激发过程。因此,认为第一个 连续背景峰来自于炽热光羽的热辐射, 第二 个脉冲波形在扩散中后沿逐渐地拉长, 这是 由于蒸气中粒子的速度分布引起的。由脉冲 波形的上升时间变长推算激发态粒子的最可 几速度为2×105 cm/s 左右,这与文献[5]用 激光感生荧光法获得中性自由原子密度分布 时间特性而推算出的基态中性原子最可几速



图 3 真空下光羽 521.8 nm 发射波形 的空间变化规律 各波形离靶距离: (a) 0; (b) 0.5 nm; (c) 1.0 nm; (d) 1.5 nm

度完全一致。可见在脉冲原子束中大多数中 性自由原子的速度比带电粒子的速度小。由 于存在级联过程及辐射俘获过程,由图3光羽 的时间分辨发射谱可见光羽中激发态粒子的 存在时间延长了。进一步在蒸发室里充入一 定气压的某种缓冲气体(例如 He\_Ne或Ar), 实验发现此时在光羽外围有发光云产生。对 缓冲气体原子的激发谱波形的空间变化规律 研究表明,激光照射靶时,在产生原子蒸气之 前热发射产生一个快电子脉冲,这些快电子 碰撞激发了缓冲气体原子从而形成了光羽外 围的发光云。在缓冲气体原子发射谱中对应 较高激发电位的谱线有: NeI585.2nm(激发 电位18.96eV), HeI587.6nm(激发电位 23.07 eV)。如果认为这些谱线的上能级粒子 都通过相应的亚稳态 (Ne1S5, 1S3, He21So, 2<sup>3</sup>S<sub>1</sub>)级联激发, 而 Ne 1S<sub>5</sub>, 1S<sub>2</sub>和 He2<sup>1</sup>S<sub>0</sub>, 2<sup>3</sup>S<sub>1</sub>等亚稳态的激发电位约为17eV,因此, 这些快电子至少应具有 17 eV 的能量。

以上的实验研究表明,激光照射金属靶时,首先由热发射产生一个较高能量的快电子脉冲,然后激光蒸发产生一个面源提供脉冲原子束。由于束中带电粒子速度较大而大部分集中在脉冲原子束的前部;而大多数中性自由原子速度较慢,它们与带电粒子的密度分布并不相同(见下文)。文献[7]曾经根据实验测得的激光单脉冲产生的电子发射脉冲波形认为在蒸气束之前有一快电子脉冲产生,并且用减速势的方法测得快电子具有14.5 eV的能量。显然,两种方法得到的结论大体一致。

因为在激光蒸发产生脉冲原子束的同时,伴随着部分带电粒子产生。要利用脉冲 原子束研究原子的多光子光电离,带电粒子 的存在必然要干扰光电离信号的检测。要充 分地抑制掉蒸气中带电粒子,只有适当地 减少蒸发激光的功率密度。这意味着要抑 制掉带电粒子势必要减少原子蒸气的密 度。

# 三、脉冲原子束的应用: 难熔 金属原子的多光子光电离

度完全一致。可思定脉冲器开放中大多数中

蒸发激光仍然用调 Q YAG 激光振荡输 出的1.06 µm 激光脉冲, 用焦距 f=110 mm 透镜聚焦于难熔金属(Cu\_A1)靶面上, 焦斑 功率密度约10°W/cm2。让脉冲原子束在 10<sup>-5</sup>Torr 的真空中飞行。用于光电离的激 光是另一调QYAG激光振荡两次放大后经 KDP 晶体倍频产生的 0.53 µm 激光脉冲, 脉宽15ns, 它相对蒸发光有一可调延时(范 围 200 ns~16 μs)。延时的 0.53 μm 激光垂 直于原子束飞行的方向入射,并由焦距 f=100mm 透镜聚焦于作用区, 焦斑功率密 度为3×108W/cm2。用收集平板电极直接收 集光电离产生的光电子,此时收集板极只加 少量偏转直流电压(~1.2V)或不加电压,接 收到的信号直接由宽带示波器显示。图4给 出典型的多光子光电离信号的观察情况。图 中(d)迹信号是光二极管接收1.06 µm 和 0.53 µm 激光的散射光产生的,用来监视 1.06 µm 激光与 0.53 µm 激光间的延时。在 蒸发激光稍后出现的(b) 迹信号是快电子脉 冲引起的, 空间电荷效应使信号变得杂乱。 (c) 迹信号是在1.06 µm 激光产生脉冲 原子 束后照入0.53 µm 激光得到的信号。与0.53 um激光同步出现的小峰就是要观察的多光 子光电离信号。(a)迹信号则是在没有原子蒸



图 4 非共振多光子光电离信号的观察 (a) 0.53 µm; (b) 1.06 µm; (c) 1.06 µm、 0.53 µm; (d) 延时监视(1.06 µm 和 0.53 µm 表示入射激光波长)。(a)、(b)、(c) 的标尺为 10 mV/div, (d) 为 20mV/div 气时单独照入0.53 μm 激光,没有信号说明 背景气体(10<sup>-5</sup> Torr 惰性气体)的多光子光 电离在现在的实验条件下可以忽略。观察到 的光电离信号属于非共振多光子光电离信 号,因为不论 Cu 还是 Al 的原子能级和多光 子的能量间最小的能量差(失谐量)都远大于 0.53 μm 激发光的线宽。

改变 0.53 µm 激光的延时实验发现:直 至最大延时 16 µs, 光电离信号的幅值始终不 变。显然,光电离信号不可能来自 Cu 或 Al 的高激发态原子单光子或双光子电离,因为 以上研究已表明:即使存在级联过程及辐射 俘获, 高激发态的存在时间也不会超过1µs (见图3)。 对于 Cu 的光电离信号是否可能 来自亚稳态(3d94s22D5/2,8/2)原子的三光子 光电离?为此,实验上把0.53 µm 激光分为 两束,其中一束用来泵浦染料获得波长为 578.2nm 的激光, 功率~105W, 线宽为 0.02 nm. 它的波长由空心阴极 Ne-Cu 灯的 脉冲光电流效应定标。把578.2nm激光与 另一束 0.53 um 激光共束后照射 Cu 原子 束,结果未发现信号增强。这表明 Cu 的光电 离信号主要不是来自 Cu3d94s22D5/2-3/2 亚稳 态原子的三光子光电离。 再者, Cu 和 A1 的 第二电离势(Cu, 20.29eV; Al, 18.82eV) 都远高于各自的第一电离势,光电离信号来 自一价基态离子的可能性极小。另一方面, 由于 Cu 的脱出功为 4.47 eV<sup>[6]</sup>, 当 0.53 µm 激光照射在纯铜的收集板极表面时容易产生 多光子光电效应[7]。上面观察到的信号是否 可能来自 0.53 µm激光在收集板表面引起的 光电效应?为此,实验上有意把 0.53 µm 激 光直接照射在收集板面上,考察多光子光电 效应,结果表明光电效应产生的信号幅值远 比光电离信号的大。两者根本的区别在于:当 没有原子蒸气时,光电效应可由 0.53 µm 激 光单独产生,而光电离信号则不可能,图4(a) 迹无信号也证实了这一点。 总之, 多光子光 电离信号来自 Cu 或 Al 的基态原子的光电

离,改变延时信号幅值不变,说明中性自由原 子存在时间相当长(>16 µs),并且由于速度 分布它们的密度分布变得平坦。

由于顾及原子蒸气密度而未对蒸气中带 电粒子进行抑制,它们对光电离信号的探测 有较大的干扰。实验上在改变收集平板电极 上的偏转电压时发现,当不加偏转电压时, 干扰信号主要来自热发射的快电子(见图 4(b)); 当偏转电压为1.2V时,由于蒸气中 存在的微等离子体使得干扰信号明显地增大 并且在时间上拉长,此时,光电离信号迭加在 干扰信号脉冲的大包络之上(见图5); 当偏 转电压增加至45V时,干扰信号进一步增 大,把光电离信号湮没了。可见,带电粒子的 存在对收集板极上信号探测有很大的影响. 采用沟道管探测信号遇到了同样的问题。实 验上移动会聚 0.53 µm 激光的聚焦透镜来 改变作用区时发现: 当作用区接近收集平板 电极时,光电离信号变大;而当作用区分别靠 近两块收集板极时,相应的二个光电离信号 脉冲极性相反(参见图5),这与上面对信号 探测的解释相符合。同时,用激发光触发一个



图 5 作用区分别靠近两块收集板时 光电离信号脉冲的符号变化 此时加1.2 V 直流收集电压

脉冲电压做为收集电压加在收集板极上,这样可以减少干扰信号并增加光电子的收集。

### 参考文献

- [1] L. Valyi; "Atom and Ion Sources", Akademiat Kiado, Budapest, 1977, p. 85.
- [2] L. Holland; "Vacuum Deposition of Thin Films", 1956, Chap. 5, p. 141.
- [3] B. M. Дувков; "激光科学与技术", 1984, 7, 72.
- [4] J. F. Ready; Appl. Phys. Lett., 1963, 3, 11.
- [5] H. C. Meng, H-J. Kune; Phys. Fluids, 1979, 22, 1082.
- [6] W. L. Knecht; Appl. Phys. Lett., 1965, 6, 99.
- [7] "American Institute of Physics Handbook", McGraw-Hill, New York, 1975, Sect. 9.
- [8] 殷立峰等; 《光学学报》, 1984, 4, 994.

## 

(上接第760页)

式(8)的计算如图 4 所示。在  $\frac{r}{r_1} < \frac{r_v}{r_1}$ 的区域内密度为零;  $V_o$ 和  $V_s$ 都不变, 合成速度达到极限速度

$$\frac{V}{a_{\star}} = \frac{(V_{\theta}^2 + V_z^2)^{\frac{1}{2}}}{a_{\star}} = \left(\frac{\gamma + 1}{\gamma - 1}\right)^{\frac{1}{2}} = 2.45$$

结 论

1. 气旋可以大幅度地影响流经喷管的流量。在压力比 <u>p₁</u> ≪0.1的情况下,合适的气旋可以使流量降低到无气旋时的10%以下。

 由于气旋建立的径向压力梯度,使流动参数沿径向有剧烈的变化。在同一截面, 轴向流速沿径向的分布可以从亚音速到超音 速,这是和无气旋情况有本质区别的。

3. 由于气旋,在出口截面 r = r<sub>1</sub>处,轴 向速度有可能在一定条件下为零,在该半径 处流动为之阻塞。这时在该点的压力可以达 到临界值以下,这也是和无气旋情况有本质 区别的。后者在收缩型喷管的情况下,即使 外界压力再低,出口截面总维持在临界值,即

$$\frac{p_{\underline{\mathsf{m}}\underline{\mathsf{R}}}}{p_0} = \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\gamma-1}$$

4. 应用气旋于大功率气体激光的气动 窗口,可能可兼取二个好处; i)由于流量下 降,节省了抽气功率,或在同样流量下可以扩 大通道面积。ii)加快了轴向衰减,缩短了气 动窗口的长度。至于中心区的低密度并沿径 向参数有变化对光束通过时对光质的影响还 有待进一步实验确定。